

## 第34回JFCAテクノフェスタプログラム

1.	開会挨拶	瑞雲の間(5F)	10:00~10:10
2.	オーラルセッション	瑞雲の間(5F)	10:10~12:20
OP-1	医療用人工骨の開発 株式会社カタリメディック		10:10~10:20 河津 秀行 殿
OP-2	レーザーを用いたアルミナの短時間焼結技術 一般財団法人ファインセラミックスセンター		10:20~10:30 木村 禎一 殿
OP-3	新切削工具BIDEMICSとNi基およびTi合金の超高速、高能率加工 日本特殊陶業 株式会社		10:30~10:40 波多野 祐規 殿
OP-4	セラミックス3次元造形法による高精細・高品質セラミックスの造形 株式会社 エスケーファイン		10:40~10:50 浅野 忠克 殿
OP-5	ミリ波帯フィルタ用LTCC材料 株式会社 村田製作所		10:50~11:00 浦川 淳 殿
OP-6	セラミック用途におけるセルロースナノファイバーの応用 第一工業製薬 株式会社		11:00~11:10 後居 洋介 殿
OP-7	アルミナ多孔質体の開発 株式会社 ニッカトー		11:10~11:20 井坂 俊吾 殿
OP-8	導電性酸化チタンENETIA®の開発 堺化学工業 株式会社		11:20~11:30 堤 裕司 殿
OP-9	SiN、AlN、SiC、難加工材料の高精度スライス技術 大阪富士工業 株式会社		11:30~11:40 山本 政道 殿
OP-10	高放熱窒化物材料の開発 株式会社 トクヤマ		11:40~11:50 台木 祥太 殿
OP-11	サーキュラー・エコノミー、SDGsの取組事例について 株式会社 新菱		11:50~12:00 堀田 陽一 殿
OP-12	熱CVD法でセラミックスを被覆したサーメット工具材料の開発 京セラ 株式会社		12:00~12:10 田中 綾乃 殿
OP-招待	ファインバブルを用いた農水・洗浄技術への応用とセラミックスを用いた発生器の事例 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 准教授		12:10~12:20 秦 隆志 先生
	昼食		12:20~13:10

3.	ポスターセッション (ポスター・サンプル等の前で質疑)	百合の間(3F)	13:10~14:10
	コーヒーブレイク		14:10~14:20
4.	講演会	瑞雲の間(5F)	14:20~16:00
4-1.	温度差発電を利用したIoTセンサ用自立電源 物質・材料研究機構 エネルギー・環境材料研究拠点 熱電材料グループ主任研究員		高際 良樹 様
4-2.	産業分野におけるサイバーセキュリティ政策 経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 企画官 情報処理安全確保支援士		鴨田 浩明 様
5.	優秀プレゼンテーション表彰・閉会	瑞雲の間(5F) 移動10分	16:05~16:20
6.	新春懇親会	牡丹の間(3F)	16:30~18:00